



2006年11月吉日

お客様各位

ステラ ケミファ株式会社

セミコン 2006 出展のご案内

拝啓 晩秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では12月6日(水)～8日(金)に幕張メッセにて開催されます「セミコン・ジャパン2006」に本年も出展を致します。出展内容は、新規半導体用薬品をはじめ耐腐食表面処理技術等についてのご紹介を予定しております。

ご多忙中のところ誠に恐縮ではございますが、この機会に是非ご来臨賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。

敬具

記

1. 会期：12月6日(水)～12月8日(金) AM 10:00～PM 5:00
2. 会場：幕張メッセ (日本コンベンションセンター) 国際展示場
3. 場所： 7D-1011
4. 出展内容：
 - (1) 高機能性バッファードフッ酸 (LL・LAL BHF)
 - (2) 機能性高純度フッ化水素酸 (LL HF)
 - (3) 高純度エチレングリコール混酸 (HG シリーズ)
アルミニウムが表面に露出するウェハの洗浄・エッチングに最適！
 - (4) レジストアッシング後のサイドウォールポリマー除去液 (LC シリーズ)
 - (5) High-k ゲート絶縁膜の高選択エッチング液・洗浄液 (HE シリーズ)
 - (6) 耐腐食性ガス表面処理技術 (フッ化不動態処理)

問い合わせ先：ステラケミファ株式会社 営業部 溝口

TEL：06-4707-1515

FAX：06-4707-1518

E-mail：mizoguchi@stella-chemifa.co.jp

以上